7¢

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-007715

(43) Date of publication of application: 14.01.1991

(51)Int.CI.

CO8G 12/10 B01J 31/34 B01J 31/36 CO7C 43/20 CO7D2O7/323 CO7D333/08 CO7D333/32 CO8G 12/12

(21)Application number: 01-143229

(71)Applicant: RES INST FOR PROD DEV

IDEMITSU PETROCHEM CO LTD

(22)Date of filing:

05.06.1989

(72)Inventor: TSUCHIDA HIDETOSHI

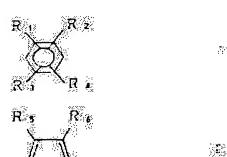
NISHIDE HIROYUKI YAMAMOTO KIMIHISA TERASAKA MITSUTOSHI

(54) PRODUCTION OF AROMATIC POLYMER COMPOUND

(57)Abstract:

PURPOSE: To easily produce the subject compound under mild polymerization condition at a low cost by carrying out the oxidative polymerization of a specific benzene derivative, pyrrole derivative or thiophene derivative with oxygen under normal temperature and pressure condition in acidic state in the presence of a catalyst.

CONSTITUTION: The objective compound is produced by carrying out the oxidative polymerization of an aromatic derivative selected from a benzene derivative of formula I, a pyrrole derivative of formula II and a thiophene derivative of formula III (R1 to R8 are H. lower alkyl or alkoxy) with oxygen under normal temperature and pressure condition in acidic state in the presence of a catalyst (preferably vanadyl acetylacetonate or molybdenum oxide acetylacetonate).





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑫公開特許公報(A) 平3-7715

®Int. Cl. 3

識別配号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)1月14日

C 08 G 12/10 31/34 31/36 B 01 J

NLF

8215-4 J 6939-4G 6939-4G X

> 請求項の数 3 (全 14 頁) 審查請求 未請求

49発明の名称

芳香族高分子化合物の製造法

頁 平1-143229 の特

愛出 願 平1(1989)6月5日

@発 明 者

土 B 西

英 俊 東京都練馬区関町南 2 - 10 - 10

個発 明 者

出

宏 之 東京都中野区鷺宮 2-16-6

個発 明 者 個発 明 者

山 元 寺 境 公 奏 光 俊

東京都中野区本町 5 - 23 - 20 埼玉県川越市笠幡5029 - 38

皕 വെ 人 財団法人

学研究所

生産開発科

京都府京都市左京区下鴨森本町15番地

顯 人

出光石油化学株式会社

東京都千代田区丸の内3丁目1番1号

20代理 人 弁理士 安藤 順一

最終頁に続く

70出

1. 発明の名称

芳香族高分子化合物の製造法

- 2. 特許請求の範囲
 - (1) 下記の一般式(1)で表されるベンゼン誘 導体、一般式〔Ⅱ〕で表されるピロール誘導体 及び一般式〔Ⅱ〕で表されるチオフェン誘導体 から選ばれる芳香族誘導体を、常温、常圧、酸 性下に触媒により酸素酸化重合することを特徴 とする芳香族高分子化合物の製造法。







(I)

(0)

(B)

(上式中、R1乃至B0は、それぞれ水素原子、低 級アルキル基及びアルコキシ基から選択された 置換基を表し、これらは互いに同じ種類であっ ても異なった種類であってもよい。)

(2) 触媒が、周期表VA、VIA属の金属塩であ る、農水項1記載の芳香族高分子化合物の製造

1.

洗.

- (3) 触媒がパナジルアセチルアセトナト、酸化 モリブアンアセチルアセトナトから選ばれたも のである請求項1記載の芳香族高分子化合物の 製造法。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、芳香族高分子化合物の製造法に関 し、さらに詳しくは、ポリフェニレン誘導体、 ポリピロール、ポリチオフェンなどを、温和な 重合条件下、安価に得ることができる簡便な芳 香族高分子化合物の製造法に関するものである。 (従来の技術と発明が解決しようとする課題) 活性水素を有する芳香族化合物の重合はよく 知られており、種々の芳香族高分子化合物が合 成されている。これらの重合は酸化カップリン グにより進行し、化学的、あるいは電気化学的 酸化反応によりおこなわれる。化学的酸化の場 合、強力な酸化剤を用いるため生成重合体中に 酸化剤が残存し、その電気特性を悪化させる。

さらに、化学試験は高価なものが多く、多量に使用される。電気化学的酸化の場合、支持電解質等のドープされた重合体が得られる。これに対し、酸素はおだやかな酸化剤であるため、これまで芳香族高分子化合物の合成試薬として使用されている例は少ない。

本発明は、前記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、前記問題点を解消し、電気的特性、機械的特性、化学的特性等に優れた芳香族高分子化合物を、簡便に、かつ温和な条件で安価に得ることができる工業上書しく有利な芳香族高分子化合物の製造法を提供することにある。

〔課題を解決するための手段と作用〕

発明者らは、前記問題点を解決すべく、先に 発明者らがポリアリーレンチオエーテルの製造 の際に見いだした、敵の存在下に触媒を用いて 酸素による酸化カップリング重合をおこなわせ るという方法に着目し、更に研究の結果本発明 を完成するに至った。

3

子:メチル基、エチル基、プロピル基、1ーメチル基、プチル基、1ーメチルプロピル基、1、1ーツメチル工チル基、2ーメチルプロピル基、1、1ーツメチル工チル基、ベンチル基、ヘキシル基基;メトキン基などの低級アルキル基、エトキシ基、プロポキシ基、メデロポーシーンを、ベンチルオキシ基、ガーキンをののである。これのの中でもに低級アルキル基、メトキシ基などのさらに低級なアルキル基、メトキシ基などが好ましい。

なお、この発明の方法においては、前配一般式 [])で表されるペンゼン誘導体、および前記 一般式[])、(II)で表されるピロール、チ オフェン誘導体の中から1程または2種以上の 化合物を単独重合または共重合せしめて様々な 種類、構造の芳香族高分子化合物(単独重合体 即ち本発明は下配の芳香族高分子化合物の製 遺法に係るものである。

下記の一般式 (『) で表されるベンゼン誘導体、一般式 (『) で表されるピロール誘導体及び一般式 (『) で表されるチオフェン誘導体から選ばれる芳香族誘導体を、常温、常圧、酸性下に触媒により酸素酸化量合することを特徴とする芳香族高分子化合物の製造法。

(上式中、R¹乃至R¹は、それぞれ水素原子、低級アルキル基及びアルコキシ基から選択された 置換基を表し、これらは互いに同じ種類であっても異なった種類であってもよい。)

前配一般式(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)中のR'乃至R"について、更に詳しく説明すると以下の通うである。

すなわち、具体例としては、例えば、水素原

・共重合体またはそれらの混合物もしくは組成 物)を得ることができる。

本発明においては、前配一般式 (I) で表されるベンゼン誘導体を重合することにより、通常一般式 (N)

(ただし、式(IV)中の R^* 乃至 R^{**} は、それぞれ前記一般式(I)中の R^* 乃至 R^* と同意味を有する。)であらわされる主質構造を有する芳香族異合体を得ることができる。

また、前記一般式(II)、(II)であらわされるピロール、およびチオフェン誘導体を重合することにより、通常一般式(V)、(VI)

(ただし、式 (V) 、 (Ⅵ) 中の R¹³乃至R¹⁶ は、それぞれ前配一般式 (Ⅱ) 、 (Ⅱ) 中のR⁸

乃至R[®]と同意味を有する。)で表される主鎖構 道を有するポリピロール、ポリチオフェン等を 得ることができる。

本発明の芳香族誘導体としては、前記に例示の置換基を有する一般式(I)(II)(II)を 学げることができるが、易動性の水素を有する 化合物で、酸化ピーク電位(銀/塩化銀基準) が約 2.2 V以下であるものは制限を受けず、対 応するモノマー単位骨格を有するポリマーを得 ることができる。

ここで、いわゆるホモボリマーを得ることを目的とした場合には、反応原料として、前記一般式 (I)、で表されるベンゼン誘導体、または前記一般式 (I)、 (II)で表されるピロール、又はチオフェン誘導体の1種を単独で用いればよい。

前配一般式(I)で表されるペンゼン誘導体 としては、更に具体的には次のものを掲げるこ とができる。

ベンゼン、トルエン、エチルベンゼン、プロ

-3-t- プチルベンゼン、1-プロビル-4-t- プチ

ピルベンゼン、イソプロピルベンゼン、n-プチ

ルベンゼン、イソブチルベンゼン、ヒプチルベ

ンゼン等のベンゼンおよび 1 置換アルキルベン

ゼン誘導体、o-キシレン、m-キシレン、p-キシ

レン、1-メチル-2- エチルベンゼン、1-メチル

8

7

ルベンゼン、1,2-ジ-t- ブチルベンゼン、1,3-ジ-t- ブチルベンゼン、1.4-ジ-t- ブチルベン ゼン等の2置換アルキルペンゼン誘導体、1,2, 3-トリメチルベンゼン、1,2,4-トリメチルベン ゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、1,2,3,- ト リエチルベンゼン、1.2.4-トリエチルベンゼン、 1.3.5-トリエチルベンゼン、1.2.3-トリプロピ ルベンゼン、1,2,4-トリプロピルベンゼン、1, 3.5-トリプロピルベンゼン、1.2.3-トリ-t- ブ チルペンゼン、1,2,4-トリ-t- ブチルペンゼン、 1,3,5-トリーレー ブチルベンゼン、1-メチル-2,3 - ジェチルベンゼン、1-メチル-2.4- ジェチル ベンゼン、1-メチル-3,5- ジエチルベンゼン、 1-メチル-2,3- ジプロピルペンゼン、1-メチル -2.4- ジプロピルベンゼン、1-メチル-3.5- ジ プロピルベンゼン、1-メチル-2.3- ジ-t- ブチ ルベンゼン、1-メチル-2.4- ジ-t- プチルベン ゼン、1-メチル-3,5- ジ-t- プチルペンゼン、 1-エチル-2.3- ジブロピルペンゼン、1-エチル -2.4- ジプロピルベンゼン、1-エチル-3.5- ジ

プロピルベンゼン、1-エチル-2.3- ジーレーブチ ルベンセン、1-エチル-2,4- ジ-t- ブチルベン ゼン、1-エチル-3.5- ジ-t- ブチルベンゼン、 1-プロピル-2,9- ジーレー ブチルベンゼン、1-プ ロビル-2.4- ジ-t- ブチルベンゼン、1-プロピ ルー3.5- ジーレープチルペンゼン、1.2-ジメチル -3- エチルベンゼン、1,2-ジメチル-4- エチル ベンゼン、1,3-ジメチル-5- エチルベンゼン、 1,4-ジメチル-2- エチルベンゼン、1,2-ジメチ ルー3- プロピルベンゼン、1.2-ジメチル-4- ブ ロビルベンゼン、1.3-ジメチル-5- プロビルベ ンゼン、1.4-ジメチル-2- プロピルベンゼン、 1,2-ジメチル-3-t- プチルベンゼン、1,2-ジメ チル-4-t- ブチルベンゼン、1,3-ジメチル-5-t - ブチルベンゼン、1,4-ジメチル-2-t- ブチル ベンゼン、1.2-ジエチル-3- プロビルベンゼン、 1,2-ジェチル-4- プロピルベンゼン、1,3-ジエ チル-5- プロピルベンゼン、1.4-ジェチル-2-プロピルペンゼン、1,2-ジエチル-3-t- ブチル ベンゼン、1,2-ジエチル-4-t- ブチルベンゼン、 1,3-ジェチル-5-t- プチルベンゼン、1,4-ジェ チル-2-t- プチルベンゼン、1,2-ジプロピル-9 -t- プチルベンゼン、1,2-ジプロピル-4-t- ブ チルベンゼン、1,3-ジプロピル-5-t- ブチルベ ンゼン、1.4-ジプロピル-2-1- ブチルベンゼン 等の3置換アルキルペンゼン誘導体、1,2,3,4-テトラメチルベンゼン、1,2,3,5-テトラメチル ベンゼン、1,2,4,5-テトラメチルベンゼン、1. 2.3.4-テトラエチルベンゼン、1.2.3.5-テトラ エチルベンセン、1,2,4,5-テトラエチルベンゼ ン、1,2,3,4-テトラプロピルベンゼン、1,2,3, 5-テトラプロピルベンゼン、1,2,4.5-テトラブ ロピルベンゼン、1,2,3,4-テトラ-t- ブチルベ ンゼン、1,2,3.5-テトラ-t- ブチルベンゼン、 1,2,4,5-テトラー(- プチルペンゼン、1,2,3-ト リメチル-4- エチルベンゼン、1,2,4-トリメチ ル-3- エチルベンゼン、1,2,3-トリメチル-5-エチルベンゼン、1,2,5-トリメチル-3- エチル ベンゼン、1,3,5-トリメチル-2- エチルベンゼ シ、1,2,4-トリメル-5- エチルペンゼン、1,2、

3-トリメチル-4- プロピルベンゼン、1,2,4-ト リメチル-3- プロピルベンゼン、1,2,3-トリメ チル-5- プロピルベンゼン、1,2,5-トリメチル -3- プロビルベンゼン、1,3,5-トリメチル-2-プロピルベンゼン、1,2,4-トリメチル-5- プロ ピルベンゼン、1,2,3-トリメチル-4-t- ブチル ベンゼン、1.2.4-トリメチル-3-L -ブチルベン ゼン、1,2,3-トリメチル-5-t- ブチルベンゼン、 1,2,5-トリメチル-3-t- ブチルベンゼン、1,3, 5-トリメチル-2-1- ブチルベンゼン、1,2,4-ト リメチル-5-t- プチルペンゼン、1,2,3-トリエ チル-4- プロピルベンゼン、1,2,4-トリエチル -3- プロビルベンゼン、1,2,3-トリエチル-5-プロピルベンゼン、1,2,5-トリエチル-3- プロ ピルベンゼン、1,3,5-トリエチル-2- プロピル ペンゼン、1.2.4-トリエチル-5- プロピルペン ゼン、1,2,3-トリエチル-4-t- プチルベンゼン、 1,2,4-トリエチル-3-t- プチルベンゼン、1.2. 3-トリエチル-5-t- プチルベンゼン、1,2,5-ト リエチル-8-t- プチルベンゼン、1,3,5-トリエ

1 1

チル-2-t- プチルベンゼン、1,2,4-トリエチル -5-t- ブチルベンゼン、1.2.3-1リプロピル-4 -t- プチルペンゼン、1,2,4-トリプロピル-8-t - ブチルベンゼン、1,2,3-トリプロピル-5-t-プチルペンゼン、1,2,5-トリプロピル-3-t-ブ チルベンゼン、1.3.5-トリプロピル-2-t- ブチ ルベンゼン、1,2,4-トリプロピル-5-t- ブチル ベンゼン、1,2-ジメチル-3,4- ジエチルベンゼ ン、1,3-ジメチル-2,4- ジエチルベンゼン、1. 4-ジメチル-2.3- ジエチルベンゼン、2.3-ジメ チル-1.4- ジェチルベンゼン、1.2-ジメチル-3 .5- ジェチルベンゼン、1,3-ジメチル-2.5- ジ エチルベンゼン、1.5-ジメチル-2,3- ジエチル ベンゼン、1,2-ジメチル-4,5- ジエチルベンゼ ン、1,4-ジメチル-2,5- ジエチルベンゼン、1. 5-ジメチル-2.4- ジエチルベンゼン、1,2-ジメ チル-3.4- ジプロピルベンゼン、1.3-ジメチル -2,4- ジプロピルベンゼン、1,4-ジメチル-2,3 - ジプロピルペンゼン、2.3-ジメチル-1.4- ジ プロピルベンゼン、1.2-ジメチル-3.5- ジプロ 1 2

ピルベンゼン、1,3-ジメチル-2,5- ジプロピル ベンセン、1.5-ジメチル-2.3- ジプロピルベン ゼン、1.2-ジメチル-4.5- ジプロピルベンゼン、 1,4-ジメチル-2,5- ジプロピルベンゼン、1,5-ジメチル-2.4- ジプロピルベンゼン、1.2-ジメ チル-3,4- ジ-t- ブチルベンゼン、1,3-ジメチ ル-2,4- ジ-t- ブチルベンゼン、1,4-ジメチル -2.3- ジ-t- ブチルペンゼン、2.3-ジメチル-1 ,4- ジ-t- ブチルベンゼン、1,2-ジメチル-3,5 - ジ-t- ブチルベンゼン、1,3-ジメチル-2,5-ジ-t- ブチルベンゼン、1,5-ジメチル-2,3- ジ -t- プチルベンゼン、1,2-ジメチル-4,5- ジ-t - ブチルベンゼン、1,4-ジメチル-2,5- ジ-t-ブチルベンゼン、1,5-ジメチル-2,4- ジ-t- ブ チルベンゼン、1,2-ジェチル-3,4- ジブロビル ベンゼン、1.3-ジエチル-2.4- ジプロピルベン ゼン、1.4-ジェチル-2.3- ジプロピルベンゼン、 2.3-ジェチル-1.4- ジプロピルベンゼン、1.2-ジエチル-3,5- ジプロピルベンゼン、1,3-ジエ チル-2.5- ジプロビルベンゼン、1.5-ジェチル

-2.3- ジプロピルベンゼン、1,2-ジェチル-4,5 - ジプロピルベンゼン、1.4-ジェチル-2.5- ジ プロピルベンゼン、1,5-ジエチル-2,4- ジプロ ピルベンゼン、1.2-ジプロピル-3.4- ジ-t- ブ チルベンゼン、1,3-ジプロビル-2,4- ジ-t- ブ チルベンゼン、1.4-ジプロピル-2.3- ジー1- ブ チルベンゼン、2,3-ジアロビル-1,4- ジ-t- ブ チルベンゼン、1,2-ジプロピル-3,5- ジ-t- ブ チルベンゼン、1,3-ジプロピル-2,5- ジー1- ブ チルベンゼン、1,5-ジプロピル-2,3- ジー1- ブ チルベンゼン、1,2-ジプロピル-4,5- ジ-t- ブ チルペンゼン、1,4-ジプロピル-2,5- ジ-t- ブ チルベンゼン、1.5-ジプロピル-2.4- ジー1- ブ チルベンゼン等の4置換アルキルベンゼン誘導 体、メトキシペンゼン、エトキシペンゼン、ブ ロボキシベンゼン、イソプロボキシベンゼン、 α-プトキシベンゼン、イソプトキシベンゼン、 t-プトシキベンゼン、ペントキシベンゼン等の 1置換アルコキシベンゼン、1,2-ジメトキシベ ソゼン、1,3-ジメトキシベンゼン、1,4-ジメト

キシベンゼン、1-メチル-2- メトキシベンゼン、 1-メチル-3- メトキシベンゼン、1-メチル-4-メトキシベンゼン、1-メチル-2- エトキシベン ゼン、1-メチル-3- エトキシベンゼン、1-メチ ル-4- エトキシベンゼン、1-メチル-2- プロポ キシベンゼン、1-メチル-3- プロポキシベンゼ ン、1-メチル-4- プロポキシベンゼン、1-メチ ル-2-t- プトキシベンゼン、1-メチル-3-t- ブ トキシベンゼン、1-メチル-4-t- ブトキシベン ゼン、1-メチル-2- ペントキシベンゼン、1-メ チル-3- ペントキシペンゼン、1-メチル-4- ペ ソトキシベンゼン、1-エチル-2- メトキシベン ゼン、1-エチル-3- メトキシベンゼン、1-エチ ル-4- メトキシベンゼン、1-エチル-2- エトキ シベンゼン、1-エチル-3- エトキシベンゼン、 1-エチル-4- エトキシベンゼン、1-エチル-2-プロポキシベンゼン、1-エチル-3- プロポキシ ペンゼン、1-エチル-4- プロポキシベンゼン、 1-エチル-2-t- プトキシベンゼン、1-エチル-3 -t- プトキシベンゼン、1-エチルー4-t-プトキ

1 5

シベンゼン、I-エチル-2- ペントキシペンゼン、 l-エチル-3- ペントキシベンゼン、1-エチル-4 - ペントキシベンゼン、1-プロピル-2- メトキ シベンゼン、1-プロビル-3- メトキシベンゼン、 1-プロピル-4- メトキシベンゼン、1-プロピル -2- エトキシベンゼン、1-プロピル-3- エトキ シベンゼン、1-プロピル-4- エトキシベンゼン、 1-プロピル-2- プロポキシベンゼン、1-プロビ ル-3- プロポキシベンゼン、1-プロピル-4- プ ロポキシベンゼン、1-プロピル-2-t- プトキシ ベンゼン、1-プロピル-3-t- ブトキシベンゼン、 1-プロピル-4-t- ブトキシベンゼン、1-プロピ ル-2- ペントキシベンゼン、1-プロピル-3- ベ ントキシベンゼン、1-プロピル-4- ペントキシ ベンゼン、1-t-ブチル-2- メトキシベンゼン、 1-t-ブチル-3- メトキシベンゼン、1-t-プチル -4- メトキシベンゼン、1-t-ブチル-2- エトキ シベンゼン、1-t-プチル-3- エトキシベンゼン、 l-t-プチル-4- エトキシペンゼン、1-t-プチル -2- プロポキシベンゼン、1-l-ブチル-8- プロ

16

ポキシベンゼン、1-t-プチル-4- プロボキシベ ンゼン、1-t-ブチル-2-t- ブトキシベンゼン、 1-t-プチル-3-t- プトキシベンゼン、1-t-ブチ ル-4-t- ブトキシベンゼン、1-t-ブチル-2- ペ ントキシベンゼン、1-t-ブチル-3- ペントキシ ベンゼン、1-L-ブチル-4- ペントキシベンゼン、 1-メトキシ-2- エトキシベンゼン、1-メトキシ -3- エトキシベンゼン、1-メトキシ-4- エトキ シベンゼン、1-メトキシ-2- プロポキシベンゼ ン、1-メトキシ-3- プロポキシベンゼン、1-メ トキシ-4- プロポキシベンゼン、1-メトキシ-2 -t- プトキシベンゼン、1-メトキシ-3-t- ブト キシベンゼン、1-メトキシ-4-t- プトキシベン ゼン、1-メトキシ-2- ペントキシベンゼン、1-メトキシ-3- ペントキシベンゼン、1-メトキシ -4- ペントキシベンゼン、1,2-ジエトキシベン ゼン、1,3-ジエトキシベンゼン、1,4-ジエトキ シベンゼン、1-エトキシ-2- プロポキシベンゼ ソ、1-エトキシ-3- プロポキシベンゼン、1-エ トキシ-4- プロポキシベンゼン、1-エトキシ-2

1 7

-t- ブトキシベンゼン、1-エトキシ-3-t- ブト キシベンゼン、1-エトキシ- 4-1-ブトキシベン ゼン、1-エトキシ-2- ペントキシベンゼン、1-エトキシ-3- ペントキシベンゼン、1-エトキシ -4- ペントキシベンゼン、1,2-ジプロポキシベ ンゼン、1,3-ジプロポキシベンゼン、1,4-ジア ロポキシベンゼン、1-プロポキシ-2-t- プトキ シベンゼン、1-プロボキシ-3-t- ブトキシベン ゼン、1-プロポキシ-4-t- ブトキシベンゼン、 1-プロポキシ-2- ペントキシベンゼン、1-プロ ポキシ-3- ペントキシペンゼン、1-プロポキシ -4- ペントキシベンゼン、1,2-ジ-t- ブトキシ ペンゼン、1,3-ジ-t- プトキシベンゼン、1-4-ジ-t- ブトキシベンゼン、1-t-ブトキシ-2- ペ ントキシベンゼン、1-1-プトキシ-3- ペントキ シベンゼン、1-t-プトキシ-4- ペントキシベン ゼン、1,2-ジベントキシベンゼン、1,3-ジベン トキシベンゼン、1,4-ジベントキシベンゼン等 の2世換アルコキシベンゼン誘導体、1-メチル -2.3- ジメトキシベンゼン、1-メチル-2.4- ジ

メトキシベンゼン、1-メチル-3,5- ジメトキシ ベンゼン、1-メチル-2.3- ジェトキシベンゼン、 1-メチル-2,4- ジエトキシベンゼン、1-メチル -3,5-ジエトキシベンゼン、1-メチル-2,3- ジ プロポキシベンゼン、1-メチル-2,4- ジプロポ キシベンゼン、1-メチル-3.5- ジプロポキシベ シゼン、1-メチル-2,3- ジ-t- プトキシベンゼ ン、1-メチル-2.4- ジ-t- プトキシベンゼン、 I-メチル-3,5- ジ-t- プトキシベンゼン、1-エ チル-2,3- ジメトキシベンゼン、1-エチル-2,4 - ジメトキシベンゼン、1-エチル-3,5- ジメト キシベンゼン、1-エチル-2.3- ジエトキシベン ゼン、1-エチル-2,4- ジエトキシベンゼン、1-エチル-3,5- ジエトキシベンゼン、1-エチル-2 ,3- ジプロポキシベンゼン、1-エチル-2,4- ジ プロポキシベンゼン、1-エチル-3,5- ジプロポ キシベンゼン、1-エチル-2.3- ジ-ヒ- ブトキシ ベンゼン、1-エチル-2,4- ジ-t- プトキシベン ゼン、1-エチル-3,5- ジ-t- ブトキシベンゼン、 1-プロピル-2,3- ジメトキシベンゼン、1-プロ

1 8

ピル-2.4- ジメトキシベンゼン、1-プロピル-3 ,5- ジメトキシベンゼン、1-プロピル-2,3- ジ エトキシベンゼン、1-プロピル-2,4- ジエトキ シベンゼン、1-プロピル-3,5- ジェトキシベン ゼン、1-アロピル-2.3- ジプロポキシベンゼン、 1-プロピル-2.4- ジプロポキシベンゼン、1-プ ロビル-3.5- ジプロポキシベンゼン、1-プロビ ル-2,3- ジ-t- プトキシベンゼン、1-プロピル ~2.4- ジ-t- ブトキシベンゼン、1-プロピル-3 .5- ジ-t- プトキシペンゼン、1-t-プチル-2.3 - ジメチトキシベンゼン、1-t-ブチル-2,4- ジ メトキシベンゼン、1-t-プチル-3,5- ジメトキ シベンゼゾ、1-t-ブチル-2,3- ジエトキシベン ゼン、1-t-ブチル-2,4- ジェトキシベンゼン、 1-t-プチル-3.5- ジエトキシベンゼン、1-t-ブ チル-2.3- ジプロポキシベンゼン、1-t-ブチル -2,4- ジプロポキシベンゼン、1-t-プチル-3.5 - ジプロポキシベンゼン、1-t-ブチル-2,3- ジ -t- ブトキシベンゼン、1-t-ブチル-2.4- ジ-t - プトキシベンゼン、1-t-プチル-3,5- ジ-t2 0

ブトキシベンゼン、1,2-ジメチル-3- メトキシ ベンゼン、1,2-ジメチル-4- メトキシベンゼン、 1,8-ジメチル-5- メトキシベンゼンこ1,4-ジメ チル-2- メトキシベンゼン、1.2-ジメチル-3-エトキシベンゼン、1,2-ジメチル-4- エトキシ ペンゼン、1.3-ジメチル-5- エトキシベンゼン、 1,4-ジメチル-2- エトキシベンゼン、1,2-ジメ チル-3- プロポキシベンゼン、1,2-ジメチル-4 - プロポキシベンゼン、1,3-ジメチル-5- プロ ポキシベンゼン、I.4-ジメチル-2- プロポキシ ベンゼン、1,2-ジメチル-3-1- ブトキシベンゼ ン、1,2-ジメチル-4-t- ブトキシベンゼン、1, 3-ジメチル-5-t- プトキシベンゼン、1,4-ジメ チル-2-t- プトキシベンゼン、1,2-ジメチル-3 - ペントキシベンゼン、1,2-ジメチル-4- ペン トキシベンゼン、1,3-ジメチル-5- ペントキシ ペンゼン、1,4-ジメチル-2- ペントキシベンゼ ン、1,2-ジエチル-3- メトキシベンゼン、1,2-ジエチル-4- メトキシベンゼン、1,3-ジエチル -5- メトキシベンゼン、1,4-ジエチル-2- メト

キシベンゼン、1,2-ジェチル-3- エトキシベン ゼン、1,2-ジエチル-4- エトキシベンゼン、1、 3-ジェチル-5- エトキシベンゼン、1,4-ジエチ ル-2- エトキシベンゼン、1,2-ジエチル-3- ブ ロポキシベンゼン、1,2-ジエチル-4- プロポキ シベンゼン、1.3-ジエチル-5- プロポキシベン ゼン、1.4-ジェチル-2- プロポキシベンゼン、 1.2-ジェチル-3-t- プトキシベンゼン、1,2-ジ エチル-4-t- ブトキシベンゼン、1,3-ジエチル -5-t- ブトキシベンゼン、1,4-ジエチル-2-t-プトキシベンゼン、1,2-ジェチル-3- ペントキ シベンゼン、1,2-ジエチル-4- ペントキシベン ゼン、1,3-ジエチル-5- ペントキシベンゼン、 1.4-ジェチル-2- ペントキシペンゼン、1.2-ジ プロピル-3- メトキシベンゼン、1,2-ジプロビ ル-4- メトキシベンゼン、1,3-ジプロピル-5-メトキシベンゼン、1.4-ジプロピル-2- メトキ シベンゼン、1,2-ジプロピル-3- エトキシベン ゼン、1,2-ジプロピル-4- エトキシベンゼン、 1,3-ジプロピル-5- エトキシベンゼン、1,4-ジ

プロピル-2- エトキシベンゼン、1,2-ジプロピ ルー3- プロポキシベンゼン、1.2-ジプロピルー4 - プロポキシベンゼン、1.3-ジプロピル-5- プ ロポキシベンゼン、1,4-ジプロピル-2- プロポ キシベンゼン、1,2-ジプロピル-3-t- ブトキシ ベンゼン、1.2-ジプロビル-4-t- ブトキシベン ゼン、1,3-ジプロピル-5-t- ブトキシベンゼン、 1.4-ジプロピル-2-t- プトキシベンゼン、1.2-ジプロピル-3-、ペントキシベンゼン、1.2-ジプ ロビル-4- ペントキシベンゼン、1.3-ジプロピ ル-5- ペントキシベンゼン、1,4-ジプロピル-2 - ペントキシベンゼン、1,2-ジ-t- プチル-3-メトキシベンゼン、1,2-ジ-t- ブチル-4- メト キシベンゼン、1,3-ジ-t- プチル-5- メトキシ ベンゼン、1,4-ジ-ヒ- ブチル-2- メトキシベン ゼン、1,2-ジ-t- ブチル-3- エトキシベンゼン、 1.2-ジ-L- ブチル-4- エトキシベンゼン、1.3-ジ-t- プチル-5- エトキシベンゼン、1,4-ジ-t - プチル-2- エトキシベンゼン、1,2-ジ-i- ブ チル-8- プロポキシベンゼン、1,2-ジ-t- ブチ

2 3

ル-4- プロポキシベンゼン、1.3-ジ-t -ブチル -5- プロポキシベンゼン、1,4-ジ-t- ブチル-2 - プロポキシベンゼン、1,2-ジ-t- ブチル-3-t - プトキシベンゼン、1,2-ジ-t- ブチル-4-t-ブトキシベンゼン、1,3-ジ-t- ブチル-5-t- ブ トキシベンゼン、1.4-ジ-t- プチル-2-t- プト キシベンゼン、1.2-ジ-t- ブチル-3- ペントキ シベンゼン、1,2-ジ-ヒ- ブチル-4- ペントキシ ベンゼン、1,3-ジ-t- ブチル-5- ペントキシベ ンゼン、1.4-ジ-t- プチル-2- ペントキシベン ゼン、1.2.3-トリメトキシベンゼン、1.2.4-ト リメトキシベンゼン、1,3,5-トリメトキシベン ゼン、1.2.3-トリエトキシベンゼン、1.2.4-ト リエトキシベンゼン、1.3.5-トリエトキシベン ゼン、1,2,3-トリプロポキシベンゼン、1,2,4-トリプロポキシベンゼン、1.3.5-トリプロポキ シベンゼン、1,2,3-トリ-t- プトキシベンゼン、 1,2,4-トリ-t- プトキシベンゼン、1,3,5-トリ -i- プトキシベンゼン、1,2,3-トリペントキシ ベンゼン、1,2,4-トリペントキシベンゼン、1,

2 4

3.5-トリペントキシベンゼン、1,2-ジメトキシ -3- エトキシベンゼン、1.2.- ジメトキシ-4-エトキシベンゼン、1,3-ジメトキシ-5- エトキ シベンゼン、1,4-ジメトキシ-2- エトキシベン ゼン、1,2-ジメトキシ-3- プロポキシベンゼン、 1.2-ジメトキシ-4- プロポキシベンゼン、1.3-ジメトキシ-5- プロポキシベンゼン、1,4-ジメ トキシ-2- プロポキシベンゼン、1,2-ジメトキ シ-3-t- ブトキシベンゼン、1,2-ジメトキシ-4 -t- プトキシベンゼン、1,3-ジメトキシ-5-t-ブトキシベンゼン、I.4-ジメトキシ-2-t- ブト キシベンゼン、1.2-ジメトキシ-3- ペントキシ ベンゼン、1,2-ジメトキシ-4- ベントキシベン ゼン、1,3-ジメトキシ-5- ペントキシベンゼン、 1,4-ジメトキシ-2- ペントキシベンゼン、1,2-ジエトキシ-3- プロポキシベンゼン、1,2-ジエ トキシ-4- プロポキシベンゼン、I,3-ジエトキ シ-5- プロポキシベンセン、1,4-ジェトキシ-2 - プロポキシベンゼン、1,2-ジエトキシ-3-t-ブトキシベンゼン、1,2-ジエトキシ-4-t- ブト

キシベンゼン、1、3-ジエトキシ-5-t- プトキ シベンゼン、1.4-ジェトキシ-2-1- ブトキシベ ンゼン、1,2-ジエトキシ-9- ペントキシベンゼ ン、1,2-ジェトキシ-4- ペントキシベンゼン、 1,3-ジエトキシ-5- ペントキシベンゼン、1,4-ジエトキシ-2- ペントキシベンゼン、1,2-ジブ ロポキシ-3-t- プトキシベンゼン、1,2-ジプロ ポキシ-4-t- ブトキシベンゼン、1,3-ジプロボ ゙キシ-5-t- プトキシベンゼン、1.4-ジブロポキ シ-2-t- ブトキシベンゼン、1.2-ジプロポキシ -3- ペントキシベンゼン、1,2-ジプロポキシ-4 - ペントキシベンゼン、1.3-ジプロポキシ-5-ペントキシベンゼン、1;4-ジプロポキシ-2- ペ ントキシベンゼン、1,2-ジ-t- プトキシ-3- ペ ントキシベンゼン、1,2-ジ-t- ブトキシ-4- ペ ントキシベンゼン、1,3-ジ-t- プトキシ-5- ベ ントキシベンゼン、1,4-ジ-ヒ- ブトキシ-2- ペ ントキシベンゼン等の3置換アルコキシベンゼ ン誘導体、1,2,3,4-テトラメトキシベンゼン、 1.2.3.5-テトラメトキシベンゼン、1,2,4,5-テ

トラメトキシベンゼン、1,2,3,4-テトラエトキ シベンゼン、1,2,3,5-テトラエトキシベンゼン、 1,2,4,5-テトラエトキシベンゼン、1,2,3,4-テ トラプロポキシベンゼン、1,2,3,5-テトラプロ ポキシベンゼン、1,2,4,5-テトラプロポキシベ ンゼン、1,2,3,4-テトラ-t~ ブトキシベンゼン、 1,2,3,5-テトラーL- プトキシベンゼン、1,2,4. 5-テトラ-t- プトキシベンゼン、1,2,3,4-テト ラペントキシペンゼン、1.2.3.5-チトラペント キシベンゼン、1,2,4,5-テトラベントキシベン ゼン、1.2.3-トリメトキシー4- エトキシベンゼ ン、1,2,4-トリメトキシ-3- エトキシベンゼン、 1,2,3-トリメトキシ-5- エトキシベンゼン、1, 2,5-トリメトキシ-3- エトキシベンゼン、1,3, 5-トリメトキシ-2- エトキシベンゼン、1,2,4-トリメトキシ-5- エトキシベンゼン、1.2,3-ト リメトキシ-4- プロボキシベンゼン、1.2.4-ト リメトキシ-3- プロポキシベンゼン、1.2,3-ト リメトキシ-5- プロポキシベンゼン、1,2,5-ト リメトキシ-3- プロポキシベンゼン、1,3,5-ト

2 7

28

リメトキシ-2- プロポキシベンゼン、1,2,4-ト リメトキシ-5- プロポキシベンゼン、1,2,3-ト リメトキシ-4-t- ブトキシベンゼン、1.2.4-ト リメトキシ-3-t- プトキシベンゼン、1,2,3-ト リメトキシ-5-t- ブトキシベンゼン、1,2,5-ト リメトキシ-3-t- プトキシベンゼン、1.3.5-ト リメトキシ-2-t- ブトキシベンゼン、1.2.4-ト リメトキシ-5-t- プトキシベンゼン、1,2,3-ト リメトキシ-4- ペントキシベンゼン、1,2,4-ト リメトキシ-3- ペントキシベンゼン、1,2,3-ト リメトキシ-5- ペントキシベンゼン、1,2,5-ト リメトキシ-3- ペントキシベンゼン、1,3,5-ト リメトキシ-2- ペントキシベンゼン、1.2.4-ト リメトキシ-5-、ペントキシベンゼン、1.2.3-ト リエトキシ-4- プロポキシベンゼン、1,2,4-ト リエトキシ-3- プロポキシベンゼン、1.2.3-ト リエトキシ-5- プロポキシベンゼン、1,2,5-ト リエトキシー3- プロポキシベンゼン、1.3.5-ト リエトキシ-2- プロポキシベンゼン、1,2,4-ト リエトキシ-5- プロポキシベンゼン、1.2.3-ト

リエトキシ-4-t- ブトキシベンゼン、1,2,4-ト リエトキシ-3-t- ブトキシベンゼン、1,2,3-ト リエトキシ-5-ヒ- ブトキシベンゼン、1,2,5-ト リエトキシ-3-t- プトキシベンゼン、1,3,5-ト リエトキシ-2-t- プトキシベンゼン、1.2.4-ト リエトキシ-6-t- プトキシベンゼン、1,2,3-ト リエトキシ-4- ペントキシベンゼン、1.2.4-ト リエトキシ-3- ペントキシベンゼン、1,2,3-ト リエトキシ-5- ペントキシベンゼン、1,2,5-ト リエトキシ-3- ペントキシベンゼン、1,3,5-ト リエトキシ-2- ペントキシベンゼン、1,2.4-ト リエトキシ-5- ペントキシベンゼン、1,2,3-ト リプロポキシ-4-t- プトキシベンゼン、1,2,4-トリプロポキシ-3-t- ブトキシベンゼン、1,2, 3-トリプロポキシ-5-t- ブトキシベンゼン、1, 2.5-トリプロポキシ-3-t- プトキシベンゼン、 1,3,5-トリプロポキシ-2-t- ブトキシベンゼン、 1.2.4-トリプロポキシ-5-1- ブトキシベンゼン、 1,2-ジメトキシ-3,4- ジエトキシベンゼン、1, 3-ジメトキシ-2.4- ジエトキシベンゼン、1.4-

ジメトキシ-2.3- ジエトキシベンゼン、2,3-ジ メトキシ-1.4- ジェトキシベンゼン、1.2-ジメ トキシ-3.5- ジエトキシベンゼン、1.3-ジメト キシ-2.5- ジエトキシベンゼン、1.5-ジメトキ シ-2.3- ジエトキシベンゼン、1.2-ジメトキシ -4,5- ジェトキシベンゼン、1,4-ジメトキシ-2 .5- ジエトキシベンゼン、1.5-ジメトキシ-2.4 - ジェトキシベンゼン、1,2-ジメトキシ-3,4-ジプロポキシベンゼン、1.3-ジメトキシ-2.4-ジプロポキシベンゼン、1,4-ジメトキシ-2,3-ジプロポキシベンゼン、2、3-ジメトキシ-1.4-ジプロポキシベンゼン、1.2-ジメトキシ-3.5-ジプロポキシベンゼン、1.3-ジメトキシ-2.5-ジプロポキシベンゼン、1,5-ジメトキシ-2.3-ジプロポキシベンゼン、1,2-ジメトキシ-4.5-ジプロポキシベンゼン、1,4-ジメトキシ-2,5-ジプロポキシベンゼン、1.5-ジメトキシ-2,4-ジプロポキシベンゼン、1.2-ジメトキシ-3.4-ジーt- ブトキシベンゼン、1,3-ジメトキシ-2,4 - ジ-l- ブトキシベンゼン、1,4-ジメトキシ-2

,3- ジ-t- ブトキシベンゼン、2,3-ジメトキシ -1.4- ジ-t- ブトキシベンゼン、1,2-ジメトキ シ-3.5- ジ-ヒ- プトキシベンゼン、1,3-ジメト キシ-2.5- ジ-t- ブトキシベンゼン、1.5-ジメ トキシ-2,3- ジ-t- ブトキシベンゼン、1,2-ジ メトキシ-4,5- ジ-t- プトキシベンゼン、1,4-ジォトキシ-2,5- ジ-t- ブトキシベンゼン、1, 5-ジメトキシ-2.4- ジ-ί- ブトキシベンゼン、 1,2-ジメトキシ-3,4- ジペントキシベンゼン、 1,3-ジメトキシ-2,4- ジベントキシベンゼン、 1,4-ジメトキシ-2,3- ジベントキシベンゼン、 2,3-ジメトキシ-1,4- ジベントキシベンゼン、 1,2-ジメトキシ-3,5- ジペントキシベンゼン、 1,3-ジメトキシ-2,5- ジベントキシベンゼン、 1,5-ジメトキシ-2,3- ジペントキシベンゼン、 1,2-ジメトキシ-4,5- ジペントキシベンゼン、 1.4-ジメトキシ-2.5- ジベントキシベンゼン、 1.5-ジメトキシ-2.4- ジベントキシベンゼン、 1,2-ジェトキシ-3,4- ジプロポキシベンゼン、 1.3-ジェトキシ-2.4- ジプロボキシベンゼン、

3 1

1,4-ジェトキシ-2,3- ジプロポキシベンゼン、 2,3-ジエトキシ-1,4- ジプロポキシベンゼン、 1,2-ジェトキシ-3.5- ジプロポキシベンゼン、 1.3-ジェトキシ-2.5- ジプロポキシベンゼン、 1.5-ジェトキシ-2.3- ジプロポキシベンゼン、 1,2-ジェトキシ-4.5- ジプロポキシベンゼン、 1.4-ジェトキシ-2.5- ジプロボキシベンゼン、 1.5-ジェトキシ-2.4- ジプロポキシベンゼン、 1,2-ジェトキシ-3,4- ジーロ ブトキシベンゼン、 1.3-ジェトキシ-2.4- ジーレ ブトキシベンゼン、 1,4-ジェトキシ-2.3- ジ-t- プトキシベンゼン、 2.3-ジェトキシ-1.4- ジ-t- プトキシベンゼン、 1,2-ジエトキシ-3,5- ジ-t- ブトキシベンゼン、 1.3-ジェトキシ-2.5- ジ-t- ブトキシベンゼン、 1.5-ジェトキシ-2.3- ジ-t- ブトキシペンゼン、 1.2-ジェトキシ-4.5- ジ-t- ブトキシペンゼン、 1.4-ジエトキシ-2.5- ジ-t- ブトキシベンゼン、 ・1,5-ジエトキシ-2.4- ジ-t- ブトキシベンゼン、 1,2-ジェトキシ-3,4- ジペントキシベンゼン、 1,3-ジエトキシ-2,4- ジベントキシベンゼン、

3 2

1.4-ジエトキシ-2.3- ジペントキシベンゼン、 2,3-ジエトキシ-1,4- ジベントキシベンゼン、 1,2-ジェトキシ-3,5- ジベントキシベンゼン、 1.3-ジエトキシ-2.5- ジベントキシベンゼン、 - 1,5-ジエトキシ-2,3- ジベントキシベンゼン、 1,2-ジェトキシ-4,5- ジベントキシベンゼン、 1,4-ジエトキシ-2,5- ジベントキシベンゼン、 1,5-ジエトキシ-2,4- ジペントキシベンゼン、 1,2-ジプロポキシ-3,4- ジ-t- ブトキシベンゼ ン、1.3-ジプロポキシ-2.4- ジ-t- ブトキシベ ンゼン、1.4-ジプロポキシ-2.3- ジ-L- プトキ シベンゼン、2,3-ジプロポキシ-1,4- ジ-t- ブ トキシベンゼン、1,2-ジプロポキシ-3,5- ジ-t - ブトキシベンゼン、1,3-ジブロポキシ-2,5-ジ-t- ブトキシベンゼン、1,5-ジプロポキシ-2 ,3- ジ-t- ブトキシベンゼン、1,2-ジプロポキ シ-4,5- ジ-t- プトキシベンゼン、1,4-ジプロ ポキシ-2.5- ジ-t- ブトキシベンゼン、1.5-ジ プロポキシ-2,4- ジ-1- プトキシベンゼン等の 4 置機アルコキシベンゼン誘導体等

前記一般式〔□〕、〔□〕で表されるピロー ル又はチオフェン誘導体としては、ピロール、 チオフェン等のα位がブロックされていない化 合物が適する。例えば、ピロール、3-メチルピ ロール、3.4-ジメチルピロール、3-エチルピロ ール、3,4-ジェチルピロール、3-プロピルピロ ール、3,4-ジプロピルピロール、3-t-プチルビ ロール、3,4-ジ-t- プチルピロール、3~メトキ シピロール、3.4-ジメトキシピロール、3-エト キシピロール、3.4-ジェトキシピロール、3-プ ロポキシピロール、3,4-ジプロポキシピロール、 3-t-プトキシピロール、3.4-ジ-L- プトキシピ ロール、3-メチル-4- エチルピロール、3-メチ ル-4- プロピルピロール、3-メチル-4-t- プチ ルピロール、3-エチル-4- プロピルピロール、 3-エチル-4-t- プチルピロール、3-プロビル-4 -t- プチルピロール、3-メチル-4- メトキシピ ロール、3-メトキシ-4- エチルピロール、3-メ トキシ-4- プロピルピロール、3-メトキシ-4-t - ブチルピロール、3-エチル-4- エトキシピロ

ール、3-エトキシ-4- プロピルピロール、3-エ トキシ-4-L- プチルピロール、3-プロピル-4-プロポキシピロール、3-プロポキシ-4-t- プチ ルピロール、3-t-ブチル-4-t- ブトキシピロー ル等のピロール類、チオフェン、3-メチルチオ フェン、3.4-ジメチルチオフェン、3-エチルチ オフェン、3.4-ジエチルチオフェン、3-プロピ ルチオフェン、3.4-ジプロピルチオフェン、3-L-ブチルチオフェン、3,4-ジ-L- プチルチオフ ェン、3-メトキシチオフェン、3.4-ジメトキシ チオフェン、3-エトキシチオフェン、3,4-ジェ トキシチオフェン、3-プロポキシチオフェン、 3,4-ジプロポキシチオフェン、3-t-ブトキシチ オフェン、3,4-ジ-t- ブトキシチオフェン、3-メチル-4- エチルチオフェン、3-メチル-4- プ ロピルチオフェン、3-メチル-1-t- ブチルチオ フェン、3-エチル-4- プロビルチオフェン、3-エチル-4-t- プチルチオフェン、3-プロピル~4 -t- ブチルチオフェン、3-メチル-1- メトキシ チオフェン、3-メトキシ-4- エチルチオフェン、

3 5

3-メトキシ-4- プロピルチオフェン、3-メトキシ-4-t- ブチルチオフェン、3-エチル-4- エトキシチオフェン、3-エトキシ-4- プロピルチオフェン、3-エトキシ-4-t- ブチルチオフェン、3-プロポキシ-4-t- ブチルチオフェン第のチオフェン類が挙げられる。

本発明に用いる触媒としては、周期表 V A 、 VI A 属の金属塩が適切であり、配位子、対イオンに制限はなく、中でもアセチルアセトン、ポ ルフィリンなどとの塩が好ましい。

これらVA、VIA属の金属化合物を例示すると、例えば、バナジルアセチルアセトナト(VO(acac)。)、パナジルテトラフェニルボルフィリン(VOTPP)、三塩化酸化バナジウム、バナジウムアセチルアセトナトなどのバナジウム化合物、酸化モリブデンアセチルアセトナト(MoO。(acac)。)、酸化モリブデン(IV)などの酸化モリブデン(v)などの酸化モリブデン(v)などの酸化モリブデン(v)などの酸化モリブデン(v)などの酸化モリブデン

3 6

酸としては、プロトン酸、もしくはプロトン 供与性物質の共存により一部がプロトン酸に変 化する物質であり、公知の有機酸、無機酸又は それらの混合物もしくは複合体を用いることが できる。具体的には、例えば、塩酸、臭化水素 酸、脊酸などの非酸素酸、硫酸、リン酸、塩素 酸、臭素酸、硝酸、炭酸、ホウ酸、モリブデン 酸、イソポリ酸、ヘテロポリ酸などの無機オキ ソ酸、硫酸水素ナトリウム、リン酸二水素ナト リウム、プロトン残留へテロポリ酸塩、モノメ チル硫酸、トリフルオロメタン硫酸等の硫酸の 部分塩もしくは部分エステル;塩化アンモニウ ム、リン酸アンモニウム、硫酸アンモニウム、 ヘテロポリ酸アンモニウムなどの溶媒に溶解し たり、分解によってプロトン酸として作用しう る化合物;酢酸、プロピオン酸、ブタン酸、コ へり酸、安息香酸、フタル酸などの1個もしく は多価のカルポン酸、モノクロロ酢酸、ジクロ 口酢酸、トリクロロ酢酸、モノフルオロ酢酸、 ジフルオロ酢酸、トリフルオロ酢酸などのハロ

ゲン置換カルボン酸、メタンスルホン酸、エタンスルホン酸、プロパンスルホン酸、ペンゼンスルホン酸、トリフルオロメタンスルホン酸、ペンゼンジスルホン酸との1個もしくは多価のスルホン酸・ペンゼンジスルホン酸ナトリウムなどの多価のスルホン酸の部分金属塩などを挙げることができる。これちの中でも、非揮発性で安定性の高い強酸性プロトン酸が好ましく、特に強酸、トリフルオロ酔酸、トリフルオロメタンスルホン酸などが好ましい。

これら酸は、1種単独で用いてもよいし2種以上混合もしくは複合して組み合わせて用いて もよい。

なお、これらの酸は、重合の際に酸化反応に 対する触媒作用を有するものと思われる。

本発明においては、一般式 [])で表される ベンゼン誘導体、一般式 [])、 (] 」で表さ れるピロール、チオフェン誘導体の中から選ば れる少なくとも1種の化合物を、酸の存在下に

3 9

整性物質除去および/またはポリマー収率向上 のために好適に使用することのできる脱水剤と して、無水酸、例えば無水酢酸、無水トリフル オロ酢酸、無水トリフルオロメタンスルホン酸 などを挙げることができる。このほか、重合反 応に影響を与えないものであれば例限はなく、 無水硫酸ナトリウム、塩化カルシウム等を用い てもよい

本重合には、酸素の存在が必要であるが、通常、酸素分圧は高いほど好ましい。しかし大気 圧下、または減圧下であっても可能である。

重合反応に使用する触媒Aと一般式(1)、(II)、(II)、(II)等で表されるモノマーBとの割合(A)/(B)(モル比)は、通常、5~0.0001であり、好ましくは 0.1~0.0005、更に好ましくは 0.1~0.005 である。

この値が0.005 未満であると重合速度が遅くなる。一方、0.1 をこえると使用量の割りには 重合速度が向上しなくなり経済上不利になる。

モノマー濃度、即ち、前記一般式(Ⅰ)、

触媒を用い、酸化カップリング重合して、それ ぞれ対応する重合体を製造する。

この重合は、溶媒の非存在下においても行い 得るが、通常、溶媒の存在下に行うことが望ま しい。

この溶媒としては、重合活性を実質的に消失 させないものであれば使用可能であるが、用い るモノマーおよび酸を溶解できるものが望まし い

通常、好適に使用できる溶媒としては、例えば、ニトロメタン、ジクロロメタン、ジプロモエタン、テトラクロロエタン、ニトロベンゼンなどを挙げることができ、このほか一般にフリーデルクラフツ反応やカチオン重合等に使用される溶媒も適宜に選択して好適に使用できる。

なお、これらの溶媒は、1種単独で用いても 2種以上混合して用いてもよい。

本発明における重合は、重合の進行とともに H_zO の発生を伴う。モノマーの反応性により異なるが、脱水剤存在下で行なう場合もある。塩

4 0

(Ⅱ)、(Ⅲ)等で表されるモノマーの合計流度は、特に制限されないが、通常、例えば、10⁻⁴~10mol/l の範囲とすると良い。モノマーが 重合温度で液体の場合、モノマー自体を溶媒と するバルク重合も可能である。

また、前記酸、および脱水剤の使用剤合は、酸の種類、組成、モノマーや溶媒の種類、系中の水分等の不純物の濃度、反応温度など他の条件によって異なるので一様に規定できないが、前配重合反応が開始される濃度で、かつ、目的とする蛋合反応以外の分解反応等の側反応が抑制される濃度であればよい。

水の存在は、重合速度を増加させたり、重合 活性を低下させたり、重合に対して様々な形で 影響を与えるが、水の濃度がある濃度以上にな ると、通常、重合活性が著しく低下するので、 その濃度を許容範囲内となるように設定して行 うのが好ましい。この水の許容濃度範囲は、使 用する酸や溶媒の種類などによって異なるので 一様に規定できない。 前記量合に際しての反応温度は、使用する酸やモノマーの種類によって一様ではないが、通常、 $-5\sim150$ Cであり、好ましくは $0\sim50$ Cである。

反応圧力および酸素分圧としては、特に制限 はなく、通常、常圧もしくは反応系の自圧で好 適に行うことができる。 もっとも、必要により 重合反応に支障にない希釈ガスなどとの混合ガ スをもちいて加圧下に行うこともできる。

反応時間は、用いる酸、モノマーの種類やその使用割合、反応温度、酸素分圧、触媒の使用割合、溶媒等の条件によって著しく異なるが、通常、 0.5~100 時間であり、好ましくは2~50時間である。

重合反応系を構成するにあたっての前記触媒、 モノマー、酸、溶媒等の配合の順序、方法については特に制限はなく、それぞれを同時にあるいは程々の順序、様式で段階的に配合することができる。

反応方式としては特に制限はなく、連続式、

半連続式、国分式のいずれの方法を用いてもよい。回分式を用いる場合には、反応系を関連して行うことが築ましい。

以上のような方法によって、反応後、溶液中 に目的とするポリマーを得ることができる。

後処理は、公知の方法に地じて行うことがで きる。重合を溶液重合で行った場合の後処理の 1 例を挙げれば、以下の通りである。

すなわち、前記重合反応が簡潔もしくは必要な程度に進行したならば、反応混合物を水、メタノールなどの低級アルコールあるいはこれらの混合液と接触させて、触媒を失活させるとともに、生成物のポリマーを沈澱せしめる。この際、必要により、塩蒸性物質等の重合停止剤を併用してもよい。

しかし上記の様に、必ずしも、貧溶媒または 塩基性物質と接触させる必要はなく、重合途中 で重合溶媒中に折出するポリマーであるならば 重合を継続しながらポリマーを分離し乾燥できる。

4 3

沈毅したポリマーは、通常のろ過などの分離 操作によって液体から分離する。この分離した ポリマーは、必要に応じてアルカリ水溶液など の洗浄液によって洗浄もしくは中和・洗浄し、 さらに必要に応じて、適当な溶媒と再沈液とを 用いて溶解・再沈・分離・メタノール洗浄なな の機作を必要なだけ繰り返したのち乾燥し、 種 々の純度に精製したポリマーとして国収するこ とができる。

なお、狩解・再沈に用いる狩媒としては、ポリマーを効率よく溶解するという点などから、例えば、N-メチルピロリドンなどが好適に用いられる。

また、上記再沈液、洗浄液としては、例えば 水、メクノールあるいは、これらの混合液など が使用でき、特にメタノールなどが好適に使用 できる。

一方、モノマーから分離した混合設中の未反応モノマー、副生低分子化合物、熔螺などは、 通常の蒸留操作によって精製・回収でき、繰り 4 4

返し反応系や後処理工程に利用し、あるいは他の種々な用途に有効に利用することができる。

以上のような方法によって、所望のポリマー を含む反応混合物を得ることができる。

目的とするポリマーは、この反応視合物に様々な後処理を施して、種々の純度、形態として 回収することができる。

この発明によって得られたポリフェニレン誘導体、ポリピロール類、ポリチオフェン類、あるいはそれらが混合または複合した重合体は、耐熱性、耐薬品性に優れた高純度のポリマーである。これらのポリマーは種々のドーパントをドープすることにより、容易に導電性高分子となり得る。

(実施例)

実施例1

酸素分圧 2 atm 中、p-ジメトキシベンゼン2. 76 g をニトロベンゼン100 ml に溶解させ、パナジルアセチルアセトナト0.26 g (触媒/モノマ・ー-1/20)、トリフルオロ酢酸11.4 g、無水 トリフルオロ酢酸4.20gを混合して一日前後便押した。反応溶液を塩酸酸性メタノール中に滴下すると白色の沈澱が得られた。沈澱を濾過、洗浄、乾燥し、白色粉末(2.26g)を得た。元素分析(計算値) C; 69.23 (69.56%)

, 0, 05/20 (05/00 #/

H; 7.56 (7.25 %)

0; 23.01 (23.19 %)

Li, Na, K, Cu; O pp≡

IRスペクトル ν c-m = 2990, 2930, 2830cm-1

 $\nu_{c-c} = 1490, 1460 \text{ cm}^{-1}$

 $\nu_{c.o} = 1210, 1040 \, \text{cm}^{-1}$

б с.н = 860, 805, 760 cm-1

収率 82%、融点 320℃

以上により純度の高いポリ(2.5-ジメトキシ-1 ,4- フェニレン)を確認した。

実施例2

大気下、3-メトキシピロール0.96gをジクロロメタン50mlに溶解し、酸化モリブデンアセチルアセトナト (MoOz(acac)) 0.32 g (触媒/モノマー=1/10)、トリフルオロメタンスル

4 7

りポリ (3-メトキシチオフェン) 粉末0.55gを得た。

収率57%、融点300 ℃以上。

元素分析(計算值) C; 62.61 (62.50 %)

H: 4.33 (4.17 %)

S; 33.01 (33.33 %)

IRスペクトル ·» c-n = 2980, 2920 cm-1

исте = 1530, 1480 cm - 1

Ø c-# = 820 cm -1

実施例 4

大気下、ピロール0.33g、チオフェン0.42gをジクロロメタンに溶解し、パナジルアセチルアセトナト ($VO(acac)_z$) 0.13g (触媒/モノマーー 1 / 20) 、トリフルオロメタンスルホン酸0.08g、活性アルミナと混合し、-20 C 750時間反応させた。所定の特製により、ポリ(ピロールーコーチオフェン)共重合体粉末0.51gを得た。収率68%、分解点400 C 以上。

元素分析 (計算值) C; 65.46 (65.75 %)

H; 2.91 (2.74 %)

ホン酸0.15g、無水トリフルオロ酢酸4.20gの ニトロベンゼン溶液50mlと混合し、20時間攪拌 した。所定の特製によりポリ(3-メトキシピロ ール)粉末0.67gを得た。収率71%、融点300 で以上。

元素分析(計算値) C; 63.57 (63.83 %)

H; 4.57 (4.26 %)

N; 14.63 (14.89 %)

0; 17.10 (17.02 %)

1 R スペクトル V N-N = 3490 cm-1

ν c-x = 3050 cm - 1

ν c-o = 1190 cm-'

8 c. # 770, 750 cm-1

実施例3

酸素分圧0.5atm中、3-メチルチオフェン0.98 8を1,1,2,2-テトラクロロエタン50mlに溶解させ、三塩化酸化パナジウム1.73g(触媒/モノマー=1/1)、トリフルオロメタンスルホン酸0.08g、無水硫酸ナトリウム1.42gを加えて100 でにて20時間反応させた。所定の精製によ

4 8

N; 9.51 (9.59 %)

S; 21.85 (21.92 %)

(発明の効果)

本発明は、反応条件がきわめて温和であり、 製造法が簡便である。かつ原料および触媒とし て極めて安価なものを使用してNaやCu等を全く 含まない芳香族高分子化合物を提供でき工業的 に有利な製造法である。

特許出願入

財団法人 生産開発科学研究所 「代理人

弁理士 安藤順一

第1頁の続き

®int. Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号
C 07 C 43/20 C 07 D 207/323		7419-4H 7019-4C
333/08 333/32 C 08 G 12/12	NLJ	7822—4 C 7822—4 C 8215—4 J